مقایسه خواص فیزیکی یارچههای یلی استری یوششدهی شده با نانو ذرات یلی (۳-آلکیل تیوفن) با روش پلیمرشدن همزمان و روش رسوب دهی بخار شیمیایی

مریم جهان بیگلری'، جواد مختاری^۲*، مهدی نوری^۲، علی اصغر سرابی^۳، مجتبی ابوالقاسم پوراصفهانی^۱

چگیدہ

در این تحقیق، پارچه پلی|ستری با پوششی از نانوذرات پلی (۳– آلکیل تیوفن) به روش پلیمرشدن شیمیایی و لایـه نشانی بخار شیمیایی تهیه شده است. پوششدهی منسوج در محفظه پلیمرشدن در مدت زمان مشخص و دمای مورد نیـاز ($^{\circ}$ ۴ و $^{\circ}$ ۴ ما ۸ در پلیمرشدن همزمان و $^{\circ}$ 6 و ۲ در روش لایه نشانی بخار شیمیایی) انجام شـده است. مقاومت سـطحی نمونـههای پوششدهی شده توسط ولت متر دیجیتال اندازه گیری شده است که درروش لایه نشانی بخار شیمیایی) انجام شـده است. مقاومت سـطحی نمونـههای پوششدهی شده توسط ولت متر دیجیتال اندازه گیری شده است که درروش لایه نشانی بخار شیمیایی انجام شـده است. مقاومت سـطحی نمونـههای پوششدهی شده توسط ولت متر دیجیتال اندازه گیری شده است که درروش لایه نشانی بخار شیمیایی هدایت الکتریکی نسبت به روش پلیمرشدن همزمان افزایش چشمگیری دارد. تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی (MES) نشان مـیدهـد کـه سـطح پارچه به صورت مطلوب توسط ذرات پلیمری در ابعاد نانومتری پوشش یافته است. تصاویر بدست آمده از کالای پلی اسـتری با پوششی از نانو ذرات پلی ($^{-}$ میتری تیوفن) در ابعاد ($^{-}$ ۲۰ در روش لایه نشانی بخـار و m ۸۸ در روش همزمـان) و منسـوج پلی استری با پوششی از نانو ذرات پلی ($^{-}$ میتری تیوفن) در ابعاد ($^{-}$ ۲۰ در روش لایه نشانی بخـار و m ۸۸ در روش همزمـان) و منسـوج نان می دهد که در روش همزمـان) و منسـوج زنانو ذرات ($^{-}$ می ای تیوفن) در ابعاد ($^{-}$ ۲۰ در روش لایه نشانی بخـار و m ۸۸ در روش همزمـان) را نشان می دهد که در روش به درات پلیمری روی سطح نمونه، انجام شده است که پیکهای بدست آمـده حضـور نـانو ذرات را کاملا تایید میکند. آنالیز طیف سنجی اموید کاملا یکنواخت شکل گرفته است. طیف سنجی مادون قرمـز تبـدیل فوریه ($^{-}$ ۲۰ ($^{-}$

واژههای کلیدی: پلی(۳- آلکیلتیوفن)، نانوذرات، پلیمرشدن همزمان شیمیایی، رسوب دهی بخار شیمیایی، پارچه پلیاستری

^{ٔ –} پژوهشگاه استاندارد

^۲ - دانشیار گروه مهندسی نساجی دانشکده فنی گیلان

^۳- استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

^{*-} نویسنده مسوول مقاله: j.mokhtari@guilan.ac.ir

پیشگفتار

يليمرهاي هادي مانند پلي پيرول [۱–۳]، پلي آنيلين [۵,۴] ، یلی تیوفنها و مشتقاتشان [۶–۸] در سالهای اخیر توجه بسیاری باتوجه به پتانسیل کاربردی آنها در زمینههای مختلف [۹] مانند باتری های لیتیمی [۱۰] و مخازن با خواص الكتروكروميكي باقدرت بالا و طول عمر طولانی به خود جلب کرده است. پلی تیوفن ها اهمیت بیشتری با توجه به پایداری محیطی، راحتی سنتز و طول موج جـذبی بـالاتر در مقایسـه بـا بقیـه پلمرهـای هـادی پیداکردهاند [۱۱]. از پلی تیوفنها در بقیه کاربردها نظیر نمایشـگرهای الکتروکرومیکـی، حسـگرهای شـیمیایی گازی[۱۲] و سلهای فتوشیمیایی نیز استفاده میشود. پلی تیوفنها عموما از طریـق روشهـای شـیمیایی [۱۳]، الكتروشيميايي [١۴] فتوشيميايي [١٤-١٥] سنتز مي شود در روش پلیمــر شــدن اکسیداســيونی شــيميايی از اکسیدانتهای مختلف و سطح فعال های گوناگون جهت افزایش خواص الکتریکی، الکتروشیمایی و حرارتی استفاده می شود [۱۷]. پوششدهی منسوج امروزه یکی از رایج-ترین روشهای تولید منسوجات هوشمند با خواص ویژه میباشد. روشهای پوششدهی با یک لایه پلیمر هادی با استفاده از چندین شیوه ممکن صورت می گیرد [۱۸]. و پلی استر به عنوان یکی از رایجترین بسترها مورد استفاده قرار می گیرد. [۱۹,۲۰] بقیه منسوجات مانند پنبه [۲۳-۲۱] پشم [۲۴] نیز مورد استفاده قرار گرفته است. روش-های یوشـشدهـی عموما براساس پلیمرشـدن همزمان شیمیایی منومرهایی مثل تیوفن و آنیلین و پیرول برروی سطح منسوج انجام مي شود. روش پليمرشدن همزمان شیمیایی در دو مرحله انجام میشود در مرحله اول واكنش پليمرشدن، ١- جذب فيزيكي اليگومرها و پليمرها برروى الياف منسوج، ٢- پليمرشدن محلول شكل گيرى پوشش پلیمری برروی بستر از رسوب منومر بر سطح آغاز می شود، گسترش می یابد و تمام سطح را می پوشاند. بسیاری محققین از روش های پوششی روش پلیمرشدن درجا استفاده می کنند که انتظار می رود این روش بدلیل سادگی و راحتی کنترل هدایت الکتریکی یکی از مناسبترین روشها باشد [۲۵]. در این روش ضخامت لایه پوششی رابطه مستقیمی با میزان واکنشگر ندارد. ضخامت

زیر لایه عامل بسیار مهمی در هدایت و کاربرد نهایی منسوج بسیار حائز اهمیت است. یکی دیگر از روشهای پوششدهی که در چندسال اخیر بسیار مود توجه قرار گرفته است روش رسوب دهی بخار شیمیایی یا (CVD) میاشد. در روش CVD یک واکنش شیمیایی بین واکنشگر گازی شکل برروی و یا نزدیکی سطح بستر است در این روش یک پوشش پلیمری بسیار خالص ایجاد می-کند [۲۶] که بر خلاف روش پلیمرشدن همزمان دارای گونه شناسی سطحی بسیار یکنواختی است و در این روش پوشش بدون تغییر در خواص پلیمر اولیه تولید می شود. از زمانی که تهیه منسوجات پوشش داده شده با پلی (۳-آلکیل تیوفن) از طریق رسوبدهی بخار شیمیایی انجام شد، بسیاری گروههای محقق در این حوزه در حال کار می باشند [۲۷٬۲۸]. بر اساس بسیاری تحقیقات [۲۹٬۳۰]، پلیمرهای هادی مشتقات پلی تیوفنی پلی (۳- آلکیل تیوفن) منومرهایی نظیر ۳- هگزیل تیوفن و ۳- متیل تیوفن بسیار مورد استفاده قرار گرفته است، چرا کـه دارای خواص فوق العاده الكتريكي وشيميايي، راحتي سنتز و قیمت ارزان میاشد و کاربردهای فراوانی داراست [77.77].

در این تحقیق، تهیه پارچه پلیاستری با پوشش نانوذرات پلی (۳- آلکیل تیوفن) هادی به روش پلیمرشدن همزمان شیمیایی و رسوبدهی بخار شیمیایی انجام شده است و پس از شکل گیری لایه پلیمری بر روی سطح منسوج به بررسی خواص منسوج هادی بدست آمده پرداخته می شود و نمونههای بدست آمده از طریق دو روش پلیمرشدن همزمان شیمیایی و رسوب دهی بخار شیمیایی و خواص آنها مورد مقایسه قـرار مـیگیـرد و در نهايت بهترين روش پوششدهي منسوج به خواص فوق-العاده الكتريكي و شيميايي مشخص مي شود. گونه شناسي سطحی پارچـههای پوشـش دهـی شـده از طریـق میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) بررسی شده است و نانوذرات به صورت یکنواخت برروی سطح منسوج شکل گرفته است. از طریق آنالیزهایی مانند گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC) و طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مقاومت سطحی نمونه-های پوششدهی شده از طریق ولت سنج دیجیتال اندازه-

گیری شده است و نتایج آن در دو روش مورد مقایسه قرار گرفته است. از روش آنالیز امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مقاومت نمونه های پوششش دهی شده با پلے (۳- متیل تيوفن) و پلی (۳- هگزيل تيوفن) مورد مقايسه و بررسي قرار گرفت. در نهایت روشی که از طریق آن میتوان به یک پوشش کاملا یکنواخت از نانو ذرات پلیمر هادی برروی سطح کالا که منجر به تولید یک منسوج هوشـمند با خواص فوق العاده الكتريكي و شيميايي مي شود مشخص می گردد که روشی آسان و کار آمد با کاربردهای بسیاری در صنایع نظامی و تولید حسگرهای شیمیایی بدون تغییر در ساختار منومر اولیه میاشد که مقایسه و بررسی همزمان بستر انعطاف پذیر با دو روش پلیمرشدن گزارش نشده است. در این مطالعه تولید نانوذرات از منومرهای پلیمرهادی به عنوان یک پوشش پلیمری برروی بستر از اهمیت بسیاری برخوردار است که برای این منظور در پلیمرشدن همزمان شیمیایی از روش هم زدن مداوم در طول فرآیند پلیمرشدن و پوششدهی و در روش بخار شیمیایی از رسوب دھی منومرگازی شکل برروی کالا استفاده شده است.

مواد مورد نیاز آزمایش

منومر ۳- متیل تیوفن (۳MT) و ۳- هگزیل تیوفن (۳HT) به صورت کلی با فرمول مشخص شده در شکل ۱، از شرکت شیمیایی Aldrich تهیه شد و در هر دو روش پوشش دهی بکار برده شد.



شکل ۱- فرمول کلی منومر ۲- متیل تیوفن (MT °) و ۳- هگزیل تیوفن(۲HT) [۳۲]

حلال کلروفرم و کلرید آهن (III) بدون آب به عنوان اکسیدان از شرکت شیمیایی Merck آلمان خریداری گردید و حلالهای متانول و استن نیز جهت تخلیص و شستشو، از شرکت Merck آلمان با درجه خلوص بالا

خریداری شدند و در روش پلیمرشدن همزمان شیمیایی مورد استفاده قرار گرفت و در روش رسوب دهی بخار شیمیایی از الکل (متانول واتانول) در نسبتهای مشخص و همچنین کلرید آهن (III) به عنوان اکسیدان برای نمونه قرار داده شده در محفظه رسوبدهی بخار شیمیایی که شامل یک محفظه واکنش که در شکل۲، نشان داده شده است می،اشد.



شکل ۲- محفظه رسوب دهی بخار شیمیایی که شامل یک محفظه واکنش ،محل قرار گیری نمونه و خروجی هوا [۳۳]

دستگاهها

گونه شناسی سطحی پارچه پلیاستری با پوشش پلیمری توسط تحليل ميكروسكويي الكترون روبشي مدل XLT۰ مطالعه گردید. طیفسنجی مادون قرمز توسط دستگاه طیف سنج مادون قرمز Nicolet magna-ir ۵۶۰ در محدوده ¹-۴۰۰۰ cm به منظور شناسایی تشکیل پلی (۳- آلکیل تیوفن) روی سطح پلی استر صورت گرفت که در مقایسه با پارچه خام میباشد. در بررسی خواص حرارتی پارچے ہای پوشے شدھے شدہ از ہے دو روش پلیمرشدن همزمان شیمیایی و رسوب دهی بخار شیمیایی از دستگاه آنالیزگر طیف سنجی گرمایشی تفاضلی (DSC) مدل Albahr ۳۰۲ ساخت آلمان استفاده شده است. مقاومت سطحی الکتریکی از پلی استر هادی با استفاده از یک ولت سنج دیجیتالی اندازه گیری شد. از دستگاه آنالیز طيف سنجى امپدانس الكتروشيميايي (EIS) مدل ۳۰۲ N Autolab یتانسیواستات/گالوانواستات که در محدوده بسامد Hz - $^{-1}$ - $^{-1}$ و در دامنه ولتاژ $\pm 1 \cdot mV$ و در حضور دو الکترود اندازه گیری شده است. در مرحله اول، نمونه در بین دو الکترود مسی به ابعاد A = 1/0 سرار گرفتند و سپس نمونهها ۱/۵ cm در بین الکترودهای مسی

با ابعاد (۰/۵cm×۱/۵cm) قرار داده شدند و بدین صورت مقاومت سطحی در مقیاس (۲ (Ω) اندازه گیری شد.

روشها

پوششدهی نمونهها از طریق پلیمرشـدن همزمـان شیمیایی

در روش پوششدهی منسوج پلی استری با استفاده از روش پلیمرشدن همزمان شیمیایی از یک محفظه پلیمرشدن که شامل یک بالون سه دهانه متصل به گاز نیتروژن خالص با نرخ قابل کنترل میباشد استفاده مے،-شود. ابتدا FeCl و ۲۰۰۳ از اکسیدان FeCl و Forl از حلال ۲۵[°]C به مدت ۱۵ min در دمای ۲۵[°]C در دستگاه مافوق صوت قرار داده می شود و سپس با استفاده از پیپت مدرج محلول حلال و منومر به صورت كاملا كنترل شده و قطرهای به سوسپانسیون اکسیدان و حلال اضافه می گردد و تحت هم زدن مداوم قرار می گیرد. به منظور پوشش دهی منسوج پلی استری، نمونههای پارچه در ابعاد ۳cm×۳cm تهیه می گردد و ۲۴h قبل در ظرف دربسته و تیره در منومر (۳-آلکیل تیوفنی) قرار داده می شود. با استفاده از وزن کردن نمونه قبل و بعد ازفروبردن در منومر میزان برداشت منمومز توسط كالا ١٥٪ تخمين زده میشود سپس نمونه در محفظه پلیمرشدن در هنگام اضافه کردن محلول (حلال/منومر) قرار داده میشود و پلیمرشدن در مدت زمان h و در دمای $C^{\circ C}$ تحت هم زدن مداوم انجام می شود. هنگامی که رنگ سوسپانسیون از آبی به قهوهای تغییر کرد پلیمرشدن به صورت کامل انجام شده است. بعد از اتمام پلیمریزاسسیون نمونه پارچهای از محفظــه پلیمرشــدن خـارج شــده و توسـط آب دوبـار تقطیرواستن شستشو داده می شود و در دمای اتاق خشک می گردد.

پوششدهی نمونهها از طریـق رسـوبدهـی بخـار شیمیایی

در روش پوشش دهی منسوج پلی استری با نانو ذرات پلی (۳-آلکیل تیوفن) با استفاده از رسوب دهی بخار شیمیایی (CVD) ابتدا محلول کلرید آهن (III) در مخلوط متانول/اتانول به نسبت ۱:۱ و ۵٪ وزنی اکسیدان تهیه می-

شود و پارچـه در ابعـاد مشـحص ۳Cm×۳cm بـه مـدت ۱۲۰min در دمای ۲۰°۲ در محلول فرو برده می شود تا رنگ آن به زرد تغییر پیدا کند سپس نمونـهها در داخـل مخفظه CVD در مجاورت منومر (۳-آلکیل تیـوفن) قـرار داده می شود. پلیمر شدن در مـدت زمـان ۲h و در دمـای ۱۶۵۰ انجام می شود. نمونه های پوشش دهی شـده بعـد از اتمام واکنش توسط آب دوبار تقطیر و استن شسـته می-شود و در دمای اتاق خشک می شود.

نتایج و بحث

طيفسنجي مادون قرمز (FTIR)

شکل۳، طیف FTIR مربوط به پارچههای پلی استری پوششدهی شده با نانو ذرات پلی (۳-آلکیل تیوفن) از طریق روش پلیمرشدن همزمان شیمیایی و رسوب دهی بخار شیمیایی در مقابل پارچه خام نشان داده شده است.



شکل ۳- طیف FTIR پارچه پوشیده شده بانانوذرات پلی(۳- متیل تیوفن)a) روش پوشش دهی همزمان b) روش لایه نشانی بخار شیمیایی

همانطور که در شکل ۳۵، مربوط به نمونههای پوششدهی شده از روش پلیمرشدن همزمان شیمیایی و نمودار ۳۵ مربوط به رسوب دهی بخار شیمیایی پلی (۳-متیل تیوفن) میباشد و شکل ۴۵، نمودار پارچههای پوشش دهی شده با روش پلیمرشدن همزمان شیمیایی و نمودار ۴۵ مربوط به رسوب دهی بخار شیمیایی پلی (۳-هگزیل تیوفن) است.



شکل ۴- طیف FTIR پارچه پوشیده شده بانانوذرات پلی(۳- هگزیل تیوفن) a) روش پوشش دهی همزمان b) روش لایه نشانی بخار شیمیایی

ناحیه مشخصه برای شکل گیری پلی (۳-آلکیل تیوفن) بر روی سطح کالا ¹⁻۱۵۰۰ cm میباشد. پیکهای بدست آمده به صورت زیر میباشد:

- پیک مشاهده شده در¹- ۸۲۰cm مرتبط به پیوند کششی C-H شکل گرفته در خارج صفحه و استخلاف جیگزینی ۲و۳و۵- استخلاف حلقه تیوفنی که تاییدی بر شکل گیری پلیمر P۳AT به عنوان پوششی بر روی سطح پلی استر میباشد.
- پیک قرار گرفته در ¹-۱۳۷۸cm مربوط به پیوند ارتعاشات خمشی C-H در گروههای آلیفاتیک CH_r و CH_r حلقه تیوفنی است.
- پیکهای قرار گرفته در ناحیه ¹-۱۵۱۰ و ۱۴۵۶ م مشخصه ارتعاشات پیوند دوگانه متقارن و نامتقارن C=C حلقه تیوفنی میباشد.
- چنذین پیک ضعیف در ناحیه ¹-۳۱۰۰. cm⁻¹
 که به ارتعاشات کششی C-H مرتبط می باشد.

پیکهای ظاهر شده برای هر دو پلیمر P۳HT و P۳ MT شکل گیری پلیمر هادی به عنوان پوششی بر روی سطح پلی استر را کاملا نشان میدهد [۶,۳۴].

بررسی گونهشناسی سطحی نمونههای پوشش دهـی شده

شکل bb، تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مربوط به پارچههای هادی پوشش دهی شده با نانو ذرات پلی (۳-هگزیل تیوفن) از طریق دو روش پلیمرشدن را نشان می دهد (شکل ۵۵ مرتبط به پارچه پلی استری خام

میباشد که سطح کاملا صاف را نشان میدهد). همان گونه که کاملا مشخص است پوششی از نانو ذرات برروی سطح یلی استر قرار گرفته است که در مقایسه بین دو روش مشاهده می شود که در روش CVD لایه ای بسیار نازک و کاملا یکنواخت از نانو ذرات P3HT در ابعاد ۳۵ nm شکل گرفته است. همان گونه که مشخص شده است در مقایسه با پوششدهی از روش پلیمرشدن همزمان شیمیایی ذرات در ابعاد ریزتر و همگنتری قرار گرفتهاند که منجر به تولید یک منسوج هادی با پوششی مناسب می گردد. در روش CVD نانو ذرات به شکل کاملا کروی و بدون هیچ تغییری در ساختار پلیمر برروی سطح قرار می گیرد که این بدلیل رسوب دهی بخار شیمیایی و رسوب دهی آن به شکل بخار بر روی سطح است. شکل ۵، عکسهای SEM که مربوط به پوشـش دهـی با نـانوذرات پلـی (۳-متيـل تيوفن) از طريق دو روش پليمرشدن همزمان شيميايي و رسوب دهی بخار شیمیایی مشخص شده است.



SEM) شکل ۵- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)
) مربوط به پارچه های هادی پوشش دهی شده با نانو
 ذرات پلی (۳-آلکیل تیوفن) a) پارچه پلی استری خام

b)پارچه پلی استری پوشیده شده با نانوذراتPT HT با روش پوشش دهی همزمان و لایه نشانی بخار شیمیایی PTMT) پارچه پلی استری پوشیده شده با نانوذرات با روش پوشش دهی همزمان و لایه نشانی بخار شیمیایی

همان گونه که مشاهده می شود پوششی از نانوذرات PrMT در ابعاد ۵۰ مله صورت لایه ای برروی سطح پارچه پلی-اسـتری قـرار گرفتـه است. در مقایسـه بـین دو روش پلیمرشدن مشخص شـده است کـه روش CVD لایـهای کاملا یکنواخت تر و پوششـی مناسبتر نسبت بـه روش پلیمرشدن همزمان شیمیایی ایجاد می کنـد. در مقایسـه بین پوششی با نانوذرات PrHT و PrMT مشخص می شود که در روش لایه نشانی همزمان شیمیایی به علت حلالیت بالاتر PrHT در حلال آلی لایه همگن تری نسبت به کالای پوششی با PrMT ایجاد می کند که در شـکلها مشـخص شده است.

اندازهگیری مقاومت الکتریکی سـطحی نمونـههـای پوشش دهی شده

هدایت الکتریکی نمونے اس پوشش دھے شدہ با نانوذرات پلی (۳-آلکیل تیوفن) با دو روش پلیمرشـدن از طریق ولت متردیجیتال اندازه گیری شده است. نتایج در جـدول۱، آورده شـده اسـت. در مقایسـه بـین روشهـای پوششدهی پارچه پلی استری در نسبت مولی منومر به اکسیدان ۳:۱ و دردمای $^{\circ}C$ به مدت زمان h در پلیمرشدن همزمان و در نسبت ۵:۱ منومر به اکسیدان و در دمای C° ۶۵ و به مدت زمان ۲h در رسوب دهی بخار شیمیایی مقاومت سطحی اندازه گیری شده است. در بررسی نتایج بدست آمدہ مشخص شدہ است کے پارچے-های پوشش دهی شده از طریق روش CVD دارای هدایت الکتریی بسیار بالاتری نسبت به کالای پوشش دھے شدہ با نانوذرات پلیمر هادی در روش پلیمرشدن همزمان شیمیایی بدست آمده است. همچنین در مقایسه بین پوششدهی شده با نانو ذرات PrHT نسبت به کالای پوشش دهی شده با نانو ذرات PrMT در روش پلیمرشدن همزمان به علت بالا بودن حلالیت نانو ذرات PrHT در حلال آلی مقاومت سطحی آن کاهش بیشتری از خود

نشان داده است. همان گونه در دادههای بدست آمده در جدول مشخص شده است در روش CVD به علت ایجاد لایه یکنواخت تر از نانو ذرات پلیمر هادی هدایت الکتریکی بالاتری ایجاد میشود نانوذرات در این روش به صورت کاملا همگن در کل سطح منسوج پراکنده شده است که این منجر به کاهش مقاومت الکتریکی سطحی بیش تری نسبت به روش دوم که پوشش دهی در محلول به صورت همزمان است می گردد.

اندازه گیری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) نمونــه-های پوشش دهی شده

شکل۶، نمودار نایکوئست مربوط به نمونههای پوششدهی با نانو ذرات PrHT و PrMT را در مقابل نمونه پلیاستری خام نشان میدهد. دادههای نشان داده شده در این نمودار از طریق قرار دادن نمونهها در بین الکترودهای مسی اندازه گیری شده است.



شکل ۶- نمودار نایکوئست مربوط به نمونه هایa) پلی MHT (b استری خام وپوشش دهی شده با نانو ذرات PMT (c ع)

شکله۵، نمودار مربوط به پلیاستر خام را نشان میدهد مقاومت سطحی پارچه خام بسیار زیاد میباشد که در نمودارهای بعدی کاهش آن به وضوح مشخص میشود. هنگامی که نمونه پلی استری با نانوذرات پلی (۳-هگزیل تیوفن) از طریق روش پلیمرشدن همزمان شیمیایی میزان مقاومت سطحی نه مرتبه کاهش مییابد که حدودا به Ω مدود است (شکل 6). این نشان میدهد به که تغییر در میزان مقاومت کالای پلیاستری نسبت به

حالت اولیه کاملا انجام شده است که هدایت الکتریکی آن مشخص شده است. در نمودار ۶۵ آنالیز مربوط به پارچـه-های پوشیده شده با نانو ذرات پلی (۳-متیـل تیـوفن) را نشان میدهد. پس مشخص شـده است کـه پارچـه پلی استری رفتار خود را از یک حالت عایق به پارچه هـادی از طریق پوشش دهی با نانوذرات پلیمـر تبـدیل شـده است. همانطور که مشـخص شـده است کـالای تهیـه شـده با نانوذرات PrHT دارای مقاومت سطحی کمتری نسبت بـه منسوج تولید شده با نانوذرات MTT دارد که این موضوع به میزان حلالیت بالاتر آن مربوط می شود.

آنالیز گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC) نمونههای پوشش دهی

آنالیز DSC پارچه پلی استری پوشیده شده با نانو ذرات PrHT در شکل۷۵ نشان داده شده است که بر طبق این نمودارها در نمونه بدست آمده از طریق روش پوششدهی همزمان شیمیایی و CVD پیک ظاهر شده در 0 ۶۵ که مرتبط به میزان $_{g}$ و 0 ۲۵۵ مربوط به نقطه ذوب پلیمر هادی (T_m) میباشد. شکل V پارچه پلیاستری پوشیده شده با نانو ذرات PrMT پیک مشخص شده در 0 ۲۵ که مربوط به $_{g}$ و 0 ۲۵ مربوط به نقطه ذوب پیک مشخص شده در پلیمر میباشد.



شکل ۷- آنالیز DSC پارچه پلی استری پوشیده شده با نانو ذرات P۳HT (شکلa)و آنالیزDSC پارچه پلی استری پوشیده شده با نانو ذرات P۳HT (شکلb)

از آنجایی که PrAT دارای زنجیره جانبی میباشد، در نمودار مربوط به DSC نقطه ذوب آن به تعداد کربن در زنجیره جانبی وابستگی دارد. آنتالپی محاسبه شده برای نمونههای پوشش دهی شده با نانئ ذرات پلی (۳-هگزیل تیوفن)¹⁻ JQ ۱۵/۱ و برای نمونهها با پوشش از پلی (۳-متیل تیوفن) ¹⁻ JG ۱۵/۱ و برای نمونهها با پوشش از پلی (۳-شکل گیری نانو ذرات پلیمر هادی بر روی سطح پارچه پلی استری را نشان می دهد. در مقایسه نمودارهای کالای پوشیده شده با نانو ذرات THT در مقایسه با نانو ذرات پیشان دهنده بلندتر بودن زنجیره جانبی آن میباشد. تغییر نشان دهنده بلندتر بودن زنجیره جانبی آن میباشد. تغییر نشانی بخار شیمیایی به علت افزایش در نظم زنجیرههای پلیمری شکل گرفته در این روش نسبت به روش پلیمر

نتيجهگيري

پارچه پلی استری با پوششی از نانو ذرات پلی (۳-آلکیل تيوفن) توسط دو نوع فرآيند پليمرشدن همزمان شيميايي و رسوبدهی بخار شیمیایی ایجاد گردید. در روش پوشـشدهـی همزمـان پارچـه پلـی اسـتری در محلـول منومرواکسیدان (کلرید آهن (III)) در مدت زمان مشخص و نسبت مولی تعیین شده تحت هم زدن مداوم جهت تولید نانوذرات پلیمرهادی قرار می گیرد. در روش CVD پارچه پلی استری آغشته شده به محلول اکسیدان و حلال الکل در مجاورت بخار منومر قرار داده شده در محفظه پلیمرشدن بخار پوششدهی به صورت کامل انجام شده است. بدین روش، یک لایه بسیار نازک از نانوذرات برروی سطح کالا شکل گرفته است که ذر روش CVD در مقایسه با پلیمرشدن همزمان پوششی به صورت کاملا یکنواخت برروی سطح کالا شکل گرفته است. از روش های مختلف آنالیز به منظور تایید حضور پوششی از نانوذرات پلی (۳-آلکیل تیوفن) برروی سطح کالا استفاده شده است. میـزان مقاومت سطحی نمونههای پوشش دهی شده اندازه گیری

Fabric, Journal of Polymer Iranian, 25, 277-287, 2012.

- B., Senthilkumar, P., Thenamirtham, R., Kalai Selvan, Structural and electrochemical properties of polythiophene, J. Applied Surface Science, 257, 9063–9067, 2011.
- M.,Christopher, P., Madl, P.,Louis, E.,Wayne, Vapor phase polymerization of poly (3,4ethylenedioxythiophene) on flexible substrates for enhanced transparent electrodes, Synth. Met., 161, 1159– 1165, 2011.
- G.A., Snook, A.S., Kao, Best, Conducting-polymer-based supercapacitor devices and electrodes, J. Power Sources, 196, 1–12, 2011.
- 10. S., Gogotsi, Materials for electrochemical capacitors, Nat. Mater, 7, 845-8454, 2008.
- M., Ujimoto, W., Takashima, K., Kaneto, Photo induced memory devices using conducting polymer, poly (3-hexylthiophene) thin films, Thin Solid Films j., 499 313 – 317, 2006.

شماره۱۴،ص ۶۶–۵۵، زمستان ۱۳۹۲

- 13. S., Tanaka, K., Kaeriyama, Soluble conducting polymers by electrochemical polymerization of thiophenes having long alkyl substitient, Synth. Met., 18, 229 -232, 1987.
- 14. A.A., El-Maghraby, G.M., Abou-Elenien, G.M., El-Abdallah, Electrochemical relaxation study of polythiophene as a conducting polymer (II), Synth. Met., 160, 1335– 1342, 2010.
- 15. J. M., Lee, S., Lee, Y. J., Jung, J.H., Kim, Fabrication of nano-structured polythiophene nanoparticles in

شده است که در نمونههای تهیه شده با نانوذرات پلی (۳-هگزیل تیوفن) در مقایسه با پارچههای پوشش دهی شده با نانوذرات پلی (۳- متیل تیوفن) دارای مقاومت سطحی کمتری است. این منسوجات هادی تولید شده دارای خواص فوق العاده الکتریکی میباشد که به منظور تولید آن روش CVD روشی بسیار کارآمد و آسان که منجر به ایجاد پوششی نازک و کاملا یکنواخت از نانوذرات پلیمر هادی برروی سطح کالای پلی استری میشود و کاربردهای ویژهای در صنایع نظامی و تولید حسگرهای شیمیایی دارد.

Refrence

- C.L., Heisey, J.P., Wightman, E.H., Pittman, H.H., Kuhn, Surface and Adhesion Properties of Polypyrrole-Coated Textiles, J. Tex. Res., 63, 36-43, 1993.
- L., Tong, W., Lijing, W., Xungai , K., Akif, Polymerising pyrrole on polyester textiles and controlling the conductivity through coating thickness, J. Thin solid films, 479, 77-82, 2005.
- K., Akif, R., Beltran, Effect of synthesis parameters on the conductivity of polypyrrole coated polyethyleneterephthalate fabrics, J. Polymer International, 52.1021-1026, 2003.
- 4. R., Neelakandan, M., Madhusoothanan, Electrical Resistivity Studies on Polyaniline Coated Polyester Fabrics, J. Engineered Fibers and Fabrics, 5, 25-29, 2010.
- B., Kim, V., Koncar, E., Devaux, C., Dufour, P., Viallier, Electrical and Morphological Properties of PP and PET Conductive Polymer Fibers, Synth. Met., 146, 167-174, 2004.
- J., Mokhtari, M., Nouri, M. Jahanbiglari, Chromic Behavior of Conductive Poly (3-Methylthiophene) Nanoparticles-Coated Polyester

- 24. K., Akif, S., Shaikhzadeh Najar, R., Foitzik, Conducting nylon, cotton and wool yarns by continuous vapor polymerization of pyrrole, Synth. Met., 158, 1–5, 2008.
- T.,Olinga, Kinetics of polymerization of thiophene by FeCl3 in choloroform and acetonitrile, Synth. Met., 69, 297-301, 1995.
- L., Acqua, C., Tonin, Vapour phase polymerisation of pyrrole on cellulosebased textile substrates, Synth. Met., 156, 379–386, 2006.
- 27. P., John Lock, L., Jodie Lutkenhaus, S., Zacharia, S., Gap, T., Paula Hammond, K., Gleason, Electrochemical investigation of PEDOT films deposited via CVD for electrochromic applications, Synth. Met., 157, 894–898, 2007.
- 28. A., Shimelis, F., Zhang , A.G., Manoj, M., Svenssonc, O., Inganas, A polymer photodiode using vapourphase polymerized PEDOT as an anode, J. Solar Energy Materials & Solar Cells, 90, 133–141, 2006.
- 29. J., Kim, E., Kim, Y., Won, H., Lee, K., Suh, The preparation and characteristics of conductive poly(3,4ethylenedioxythiophene) thin film by vapor-phase polymerization, Synth. Met., 139, 485–489, 2003.
- 30. P.M., Bayley, N.M., Rocher, M., Forsyth, Enhanced properties in chemically polymerized poly (terthiophene) using vapour phase techniques, Reactive & Functional Polymers 68, 1119–1126, 2008.
- 31. K., Jang, Y., Eom, T., Lee, D., O. Kim, Y., Oh, H., Jung, J.D., Nam, Fabrication of Poly(3-hexylthiophene) Thin Films by Vapor-Phase Polymerization for Optoelectronic Device Applications, J. Applied materials and interface 7, 1567-1571,2009.
- 32. R, McCullough, D., Lowe, D., Renae, Enhanced electrical conductivity in

aqueous dispersion, J. Current Applied Physics 8, 659–663, 2008.

- U., Lange, N., Roznyatovskaya, V.M., Mirsky, Conducting polymers in chemical sensors and arrays, J. Analytica chimica acta, 614, 1–26, 2008.
- 17. B., Dong , X., Jingkun, L., Zheng, J., Hou, Electrodeposition of conductive poly(3-methoxythiophene) in ionic liquid microemulsions, J. Electroanalytical Chemistry, 628 60– 66, 2009.
- H., Tavanai, A., Kaynak, Effect of weight reduction pre-treatment on the electrical and thermalproperties of polypyrrole coated woven polyester fabrics, Synth. Met., 157, 764–769, 2007.
- T., Lin, L., Wang, Z., Wang, A., Kaynak, Polymerising pyrrole on polyester textiles and controlling theconductivity through coating thickness, J. Thin Solid Films 479, 77–82, 2005.
- 20. J., Molina Del Río AI., J., Bonastre, F., Cases, Chemical and electrochemical polymerization of pyrrole on polyester textiles in presence of phosphotungstic acid, J. Eur Polym., 44, 87–98, 2008.
- 21. A.C, Aksit, N., Onar Ebeoglugil, I.,Birlik, E.,Celik , I., Ozdemir, Electromagnetic and electrical properties of coated cotton fabric with barium ferrite doped polyaniline film, J Appl Polym Sci., 113, 58–66, 2009.
- 22. A., Varesano, F., Rombaldoni, C., Tonetti, Electrically conductive and hydrophobic cotton fabrics by polypyrrole-oleic acid coating, 14,703-709, 2013
- 23. C., Tonin, M., Catellani, Vapour phase polymerisation of pyrrole on Cellulose-basedtextile substrates, Synt Met., 156, 379–386, 2006.

for tunable optoelectronic properties, Organic Electronics J., 11, 1668– 1675, 2010.

34. S., Shang, L., Li, X., Yang, L., Zheng, Synthesis and Characterization of Poly(3-methyl thiophene) Nanospheres in Magnetic Ionic Liquid, J Colloid Inter Sci., 333, 415-418, 2009. regioselectively synthesized poly (3-alkylthiophenes). J. the Chemical Society,70,114-120, 1992.

33. K. S., Jang , D., OukKim , J.H., Lee, S. C., hulHong , T. W., Lee , Y., Lee, J. D., Nama, Synchronous vapor-phase polymerization of poly(3,4ethylenedioxythiophene) and poly(3hexylthiophene) copolymer systems